

完稿格式

(一) 首頁格式：

- 1、單欄、橫式，自左至右，由上至下繕打。
- 3、**頁內文之上、下、左、右緣各距頁邊 4、1.5、2.5、2 公分（以上不含裝訂邊，裝訂邊為 0.5 公分，並分為上、下二部份，間距為 1 公分。）**分別以中、英文依序列出：

論文題目

作者

服務單位

摘要

關鍵詞

中文稿件，中文部份在上，英文部份在下。
英文稿件，英文部份在上，中文部份在下。

4、論文題目：

- (1) 中文部份以標楷體 17 號粗體字繕打(字間距為 0.4 pt)，英文部份以 Times New Roman 17 號粗體字繕打(字母間距為 0.1 pt)。若論文題目有二列，列與列間為單行間距。
- (2) 排列方式：採中間對齊方式，且不得將英文單字拆為上、下二列。
- (3) 大小寫規定：英文題目中，各英文單字首字母必須大寫(介系詞、冠詞、連接詞除外)，且不得使用縮寫。然英文題目首字不論任何詞類，皆必須大寫。

5、作者：

- (1) 間隔：必須與論文題目(前段距離)空 18 pt 之行距間隔。
- (2) 字體：中文部份以標楷體 13 號粗體字繕打，英文部份以 Times New Roman 13 號粗體字繕打，且使用英文全名，不得使用縮寫。
- (3) 若有三位以上作者並列，英文寫法中最後一位作者前須加 and，且於 and 前加一英文半形逗點”，”。然僅二位並列時，and 前不需加逗點(中文寫法中各作者名之間留空一全形字)。如：

Ping Sen Huang, Jia-Yi Sze, and Da-Ming Wang
Ping Sen Huang and Jia-Yi Sze
黃炳森 施家頤 王大明
黃炳森 施家頤

6、服務單位：

- (1) 間隔：必須與作者部份空 12 pt 之行距間隔。
- (2) 中文以標楷體 10 號字繕打，英文以 Times New Roman 10 號斜體字繕打。
- (3) 若有二位以上作者服務於不同單位，則分別列出並於作者之右上方及服務單位之左上方以上標字標示相配合之”1,2,3”序號，並於作者之右上方以”**”號標示通訊作者。如：

王大明^{1*} 鄭宏仁² 馬炳輝³

¹行政院原子能委員會核能研究所

²國防大學中正理工學院電機工程學系

³海軍官校兵器組

Da-Ming Wang^{1*}, Hong-Ren Cheng², and Plug-Hui Ma³

¹Institute of Nuclear energy Research

²Department of Electrical Engineering,

Chung Cheng Institute of Technology,

National Defense University

³Department of Weapon System,

Chinese Naval Academy

7、摘要

- (1) 間隔：必須與服務單位部份空 18 pt 之行距間隔。
- (2) 字體：“摘要”二字以標楷體 14 號粗體字繕打，二字中間留空二全形字。“ABSTRACT”乙字以 Times New Roman 14 號粗體字繕打，並置中對齊。
- (3) 摘要內文與”摘要”，”ABSTRACT”標題間必須有 12 pt 之行距間隔。摘要內文若有二個以上段落，段落起始處必須內縮二全形字。中文部份以標楷體 11 號字繕打(字間距為 0.1 pt)，英文部份以 Times New Roman 11 號字繕打。
- (4) **摘要字數超過 250 字者，請修正字數。請勿過長，需將資料排進第一頁為原則**

8、關鍵詞：

- (1) 間隔：必須與摘要部份空 6 pt 之行距間隔。
- (2) 字體：“關鍵詞：”等字以標楷體 11 號粗體字繕打。”Keywords:”等字以 Times New Roman 11 號粗體字繕打。
- (3) 關鍵詞內文，中文以標楷體 11 號字繕打，英文以 Times New Roman 11 號字繕打。
- (4) 關鍵詞英文字母一律小寫(專有名詞除外)。
- (5) 中(英)文各關鍵詞必須以逗號(點)”，”(“，”)隔開。

9、首頁下方(內文欄內)以一長約 3 公分之橫線與上述內容隔開，並分別以中文標楷體 9 號字及英文 Times New Roman 9 號字繕打如下內容：

文稿送件日期 90.11.4.；*通訊作者

- 10、頁碼標示於文字欄下方空白處居中位置，以英文 Times New Roman 12 號字繕打，數字左、右方各置一”減號”線，如：

-15-

(二) 第二頁以後之格式(內文格式)：

- 1、**以橫式，先自左欄起由上至下繕打，再至右欄由上至下繕打。**
- 2、內文文字欄之上、下、左、右緣各距頁邊 4、2.5、2.5、2 公分(以上不含裝訂邊，裝訂邊

| | |
|---|--|
| 為 0.5 公分)。 | |
| (1) 章節編號：採層次系統 (hierarchical system) 編號，字體大小同標題字，例舉如下： | |
| 中文：依序為：(繕打時請注意排列方式) | |
| 一、 | |
| 1.1 | |
| 1.1.1 | |
| 1.1.1.1 | |
| 英文：依序為：(繕打時請注意排列方式) | |
| I. | |
| 1.1 | |
| 1.1.1 | |
| 1.1.1.1 | |
| (2) 章節標題字體：英文標題字體儘量避免轉折、拆字及縮寫。 | |
| A、主標題字：連同章節編號”置中對齊排列”，並與內文間空 12 pt 之行距間隔。中文以標楷體 14 號粗體字繕打。英文一律大寫，以 Times New Roman 14 號粗體字繕打，如： | |
| I. INTRODUCTION | |
| IV. CONCLUSIONS | |
| REFERENCES | |
| B、次標題字：不需縮格亦不需置中排列，與內文間必須空 12 pt 之行距間隔。中文以標楷體字 12 號粗體字繕打。英文各單字首字母大寫，以 Times New Roman 12 號粗體字繕打。如： | |
| 1.1 State Space Model | |
| C、次標題字以下字體：不需縮格亦不需置中排列，與內文間必須空 12 pt 之行距間隔。中文以標楷體 11 號粗體字繕打。英文標題首字母大寫，其餘小寫，以 Times New Roman 11 號粗體字繕打。 | |
| (3) 內文： | |
| 1. 列與列間為單行間距。段落起始處必須內縮二全形字。 | |
| 2. 中文以標楷體 11 號字繕打。英文以 Times New Roman 11 號字繕打。 | |
| (4) 方程式、公式、圖表及照片： | |
| A. 方程式、公式應縮格二全形字。 | |
| B. 方程式、公式之序號一律以 () 標明，且右括號必須與內文段落右側標齊。 | |
| C. 方程式、公式內容及序號之字體大小可視狀況調整，然不得大於內文字體，亦不得小於內文字體 4 號為原則。(整篇文章須統一)。 | |
| D. 圖表及照片之中文標題以標楷體 10 號字繕打；英文標題首字母大寫，其餘小寫，以 Times New Roman 10 號字繕打 (請置中排列)，且第二行需 | |

| | |
|--|--|
| 與第一行對齊(標號後之文字)。 | |
| E. <u>圖及照片</u> 之標題字置於圖表之下方， <u>表標題字</u> 則置於表之上方，結尾處皆不加句號 (點) ”。”(“.”)。如： | |
| Fig.1. Bicubic uniform B-spline surface 圖 1. 鏡像電流組態 | |
| Table 5. Sample information and data | |
| F. 多個圖表及照片之標題一併繕打時，每一個子標題說明之後需加分號 (逗點) ”；”(“,”)。子標題序號後不加句點。如： | |
| Fig.5. Morphology operation: (a) Original image, (b) Reconstructed image by proposed method, (c)..... | |
| 圖 5. CMOS 電路的操作：(a) 輸出為 +5V ；(b) 輸出為 0V 。 | |
| G. 圖表及照片中之字體必須在縮成橫寬為 8 公分時，仍大於 1.5mm 且能清晰閱讀。 | |
| H. 圖表及照片(連同標題字)、方程式、公式與內文必須有半行距間隔。 | |
| I. 圖表、照片、方程式及公式應儘量縮小容納於單欄內。若必須橫跨雙欄，應儘量置於該頁起始或結尾位置，且大小不超過 16×8 公分。 | |
| J. 圖表、照片、方程式及公式若須橫跨雙欄，且無法置於該頁起始或結尾位置時，仍應依前述規定繕打內文，不受該圖表、方程式及公式之影響。 | |
| (5) 單位：採用 SI 單位。 | |
| (6) 譯名、縮寫：中文譯名或英文縮寫首次出現時應附英文原名。 | |
| (7) 符號說明：符號說明及其單位如有必要則於文末依英文字母、希臘字母、特殊符號等，以大寫先小寫後之先後次序排列。 | |
| (8) 參考文獻：文中所引用之參考文獻，依出現之先後順序編號以 [] 標明之(如[3]、[4, 5]、[6-8]、[9, 10, 13-16])，並依在文章出現先後序完整列於文末，字體大小同內文。文獻之寫法 (中英文均同) 如下： | |
| A. 期刊：作者 (姓在前、名在後)，論文題目 (用雙引號 ”” 標示)、期刊名稱 (地點)、卷號、起迄頁數 (年份)。(期刊名稱用縮寫或全名皆可，但須統一)。 | |
| (a) 引用學術期刊發表之論文，如： | |
| [1] Dune, G. J., Jayuramar, R. J., Yang W, and Sidini, C. G., “Radiation Effects in Low-Pressure Oxidized Nitrided Oxide Gate Dielectrics.” Appl. Phys. Lett., Vol. 52, No. 20, pp. 1713-1715, 1988. | |
| [2] Nelinla, R., and Class, F., “A Segmentation Algorithm for Connected Word Recognition Based on Estimation Principles.” IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing, Vol. ASSP-31, pp. 818-827, 1963. | |

(b) 引用會議期刊發表之論文，如：

[10] Roy, R., Paulraj, A., and Kailath, T., "Direction-of-Arrival Estimation by Subspace Rotation Methods-ESPRIT," Proc. IEEE ICASSP, Tokyo, pp.2495-2498,1986.

B. 書籍：作者（姓在前、名在後），書名（用底線於書名下方標示）、書局（地點）、章、節、起迄頁數、年份。

(a) 引用彙編書籍中之文章：

[11] Wittman, J. H., "Analysis of a Hybrid Frequency-Time Hopping Random Access Satellite Communication System," in Sprtd Spectuem Techniques, Dixon, R. C., Ed., New York, IEEE Press, pp. 193-200. 1976.

(b) 引用書籍：

[12] Hucneck, K., Modern Combat Aircraft Design, Annapolis, Maryland Naval Institute Press, Chap. 13, pp. 237-249, 1987.

請於繕打時注意範例中之標點符號、字間間隔，並不得將英文單字拆為上下二行。上述格式所訂字體大小取各軟體中字體大小近似者繕打。